

US

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 FP-00024PC | 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JP00/09178 | 国際出願日 (日.月.年) 25.12.00 | 優先日 (日.月.年) 27.12.99 |
| 出願人(氏名又は名称) ポリプラスチックス株式会社 | | |

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☐ 出願人が提出したものを承認する。

☒ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 _____ 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☒ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

本願発明は、フェノール系樹脂とホスファゼン化合物とで構成された難燃剤を含むポリアルキレンテレフタレート系樹脂組成物、当該組成物の製造方法、当該組成物で成形された成形体である。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C08L67/02、C08K5/5399

B. 調査を行った分野
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C08L67/00-67/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-2001年
日本国公開実用新案公報 1971-2001年
日本国登録実用新案公報 1994-2001年
日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| A | EP, 945478, A (OTSUKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED)、 29. 9月. 1999 (29. 09. 99)、第10頁第7行-第 15行、第34頁第56行-第35頁第39行& JP, 11-18 1429, A、第2頁左欄第2行-第40行、第9頁左欄第24行 -第44行& WO, 99/19383, A | 1-16 |
| A | JP, 3-259939, A (藤倉電線株式会社)、 20. 11月. 1991 (20. 11. 91)、第1頁左下欄第5 行-第11行、第2頁右上欄 (ファミリーなし) | 1-16 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日
09. 04. 01

国際調査報告の発送日

17.04.01

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁 (ISA/J P)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
森川 聡



4 J 9268

電話番号 03-3581-1101 内線 3456

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | JP, 51-46400, A (株式会社クラレ)、 20. 4月. 1976 (20. 04. 76)、第1頁左下欄第5行 - 同頁右下欄 (ファミリーなし) | 1-16 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/09178

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl.⁷ C08L67/02, C08K5/5399

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ C08L67/00-67/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1926-2001 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| A | EP, 945478, A (OTSUKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED), 29 September, 1999 (29.09.99), page 10, lines 7 to 15; page 34, line 56 to page 35, line 39 & JP, 11-181429, A page 2, left column, lines 2 to 40; page 9, left column, lines 24 to 44 & WO, 99/19383, A | 1-16 |
| A | JP, 3-259939, A (Fujikura Ltd.), 20 November, 1991 (20.11.91), page 1, lower left column, lines 5 to 11; page 2, upper right column (Family: none) | 1-16 |
| A | JP, 51-46400, A (Kuraray Co., Ltd.), 20 April, 1976 (20.04.76), page 1, lower left column, line 5 to page 1, lower right column (Family: none) | 1-16 |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 April, 2001 (09.04.01)

Date of mailing of the international search report
17 April, 2001 (17.04.01)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer



(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 7 月 5 日 (05.07.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/48086 A1

- (51) 国際特許分類: C08L 67/02, C08K 5/5399 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/09178 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原科初彦 (HARA, RASHINA, Hatsuhiro) [JP/JP]; 中根敏雄 (NAKANE, Toshio) [JP/JP]; 山田真也 (YAMADA, Shinya) [JP/JP]; 〒416-8533 静岡県富士市宮島973番地 ポリプラスチック株式会社内 Shizuoka (JP). 多田祐二 (TADA, Yuji) [JP/JP]; 〒771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化学株式会社 徳島研究所内 Tokushima (JP).
- (22) 国際出願日: 2000 年 12 月 25 日 (25.12.2000)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願平 11/371173 1999 年 12 月 27 日 (27.12.1999) JP (74) 代理人: 弁理士 鎌田充生 (KUWATA, Mitsuo); 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満6丁目3番19号 フヨビル10階 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): DE, JP, US.
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ポリプラスチック株式会社 (POLYPLASTICS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 Osaka (JP). 大塚化学株式会社 (OTSUKA CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番27号 Osaka (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: FLAME-RETARDANT RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 難燃性樹脂組成物

(57) Abstract: A polyalkylene terephthalate resin composition containing a flame retardant composed of a phenolic resin and a phosphazene compound; a process for producing the composition; and articles molded from the composition.

(57) 要約:

本願発明は、フェノール系樹脂とホスファゼン化合物とで構成された難燃剤を含むポリアルキレンテレフタレート系樹脂組成物、当該組成物の製造方法、当該組成物で成形された成形体である。

WO 01/48086 A1

明 細 書

難燃性樹脂組成物

5

技術分野

本発明は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂を含む難燃性樹脂組成物に関する。

背景技術

- 10 ポリブチレンテレフタレートなどのポリアルキレンテレフタレート系樹脂は、優れた機械的特性、電気的特性、耐候性、耐水性、耐薬品性や耐溶剤性を有する。このため、エンジニアリングプラスチックとして電気・電子部品、機械機構部品、自動車部品など種々の用途に利用されている。一方、これらの樹脂には、利用分野が拡大するにつれ、安全上、難燃性であることが要求
- 15 される。一般的には、樹脂に、ハロゲン化合物やアンチモン化合物を用いた難燃剤を添加することにより、難燃化する方法が知られている。

- 特開平10-168297号公報には、熱可塑性ポリエステル樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ホスフェート系の有機リン系難燃剤で構成された難燃性樹脂組成物が開示されている。特開平10-195283号公報には、特
- 20 定の構造を有するリン酸エステルと、ノボラック型フェノール樹脂と、鉄、コバルト、ニッケル又は銅などの特定の金属の酸化物とを適量組み合わせて難燃化したポリエステル樹脂組成物が開示されている。しかし、リン酸エステル系難燃剤は、有害なハロゲンを含まないものの、ハロゲン系難燃剤と比較して、難燃性が劣るため、多量の難燃剤を必要とする。このため、ブリー
- 25 ドアウトや樹脂の機械的特性の低下を引き起こし、難燃性ととも、機械的特性を向上させることができない。

また、特開平11-181268号公報には、芳香族ポリカーボネート系樹脂と熱可塑性ポリエステル系樹脂とを90/10～50/50（重量比）で含有する樹脂100重量部に対して、ホスファゼン化合物1.5～15重

量部と、タルクおよび／またはマイカ 0.5～30 重量部とを加えることにより、樹脂混合物を難燃化できることが開示されている。しかし、芳香族ポリカーボネートベースの樹脂組成物は、耐溶剤性に課題を有し、しかも成形時の熔融流動性に劣り、成形性が低下する。

- 5 なお、特開平 11-181429 号公報では、特定のホスファゼン化合物（環状ホスファゼン化合物、直鎖状ホスファゼン化合物、前記環状及び／又は直鎖状ホスファゼン化合物が特定の基で架橋された架橋ホスファゼン化合物など）を難燃剤として用い、熱可塑性樹脂（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネートなど）又は熱硬化性樹脂（フェノール樹脂など）のいずれかを難燃化している。しかし、ポリエチレンテレフタレートやポリブチレンテレフタレートを難燃化する場合、前記ホスファゼン化合物単独では難燃性が不十分である。
- 10

従って、本発明の目的は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂の特性を低下させることなく、高度に難燃化された樹脂組成物を提供することにある。

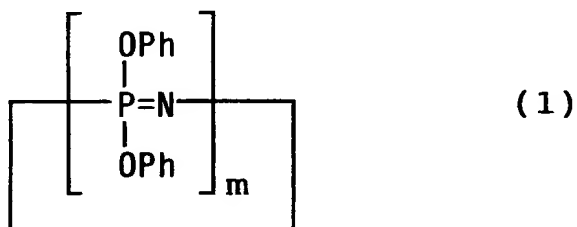
15

発明の開示

- 本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、フェノキシホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを組み合わせると、機械的特性を低下させることなくポリアルキレンテレフタレート系樹脂を高度に難燃化できることを見い出し本発明を完成した。
- 20

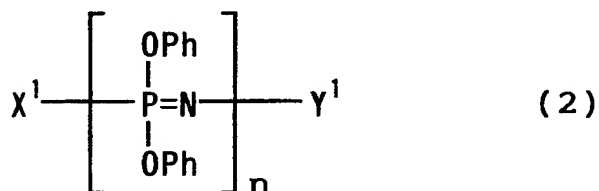
- すなわち、本発明の難燃性樹脂組成物は、ホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを含有する難燃剤と、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂（ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ポリブチレンテレフタレート系樹脂など）とで構成されている。前記ホスファゼン化合物は、下記の（１）環状フェノキシホスファゼン化合物、（２）鎖状フェノキシホスファゼン化合物、（３）架橋フェノキシホスファゼン化合物などである。
- 25

（１）環状フェノキシホスファゼン化合物



(式中、mは3～25の整数を示す。Phはフェニル基を示す。)

(2) 鎖状フェノキシホスファゼン化合物



[式中、 X^1 は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{OPh})_3$ 又は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{O})(\text{OPh})$ を示し、 Y^1 は基 $-\text{P}(\text{OPh})_4$ 又は基 $-\text{P}(\text{O})(\text{OPh})_2$ を示す。nは3～10、000の整数を示す。Phは前記式(1)と同様である。]

(3) 架橋フェノキシホスファゼン化合物

前記環状フェノキシホスファゼン化合物(1)及び鎖状フェノキシホスファゼン化合物(2)から選ばれた少なくとも1種のフェノキシホスファゼン化合物が、*o*-フェニレン基、*m*-フェニレン基、*p*-フェニレン基及び式

(3a)



[式中、Aは $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{O}-$ を示す。aは0又は1を示す。]で表されるビスフェニレン基から選ばれた少なくとも1種の架橋基で架橋された化合物であって、この架橋基の割合が、フェニル基換算で、フェノキシホスファゼン化合物(1)、(2)中の全フェニル基の総数を基準に0.1～50モル%である化合物

前記フェノール系樹脂は、フェノールノボラック樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ポリビニルフェノール系樹脂などであってもよい。前記難燃剤は、ホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを、前者/後者=5/95～95/5(重量比)程度の割合で含んでもよい。前記難燃剤の割合は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂100重量部に対して、1～100重量部

程度である。前記樹脂組成物は、さらに、窒素含有難燃剤（メラミン又はその誘導体、メラミン縮合物、メラミン又はその誘導体のシアヌレート、ピロリン酸又はポリリン酸のトリアジン誘導体との塩など）、リン酸エステル系難燃剤（リン酸エステル、ポリリン酸エステルなど）、炭化性樹脂（ポリカーボネート系樹脂、ポリアリレート系樹脂、芳香族エポキシ樹脂、ポリフェニレンオキシド系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂など）、酸化防止剤、熱安定剤、ドリッピング防止剤、充填剤などを含有していてもよい。

難燃性樹脂組成物は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂と前記難燃剤とを混合することにより製造できる。

10 本発明には、前記難燃性樹脂組成物で形成された成形体も含まれる。

発明を実施するための最良の形態

[ポリアルキレンテレフタレート系樹脂]

ポリアルキレンテレフタレート系樹脂としては、アルキレンテレフタレート
15 トを主成分（例えば、50～100重量%、好ましくは75～100重量%
程度）とするホモポリエステル又はコポリエステルが挙げられる。ホモポリ
エステルには、例えば、ポリ1,4-シクロヘキサジメチレンテレフタレ
ート（PCT）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレンテ
レフタレート（PPT）、ポリブチレンテレフタレート（PBT）などが含
20 まれる。コポリエステルの共重合可能な単量体としては、（ポリ）エチレン
グリコール、（ポリ）プロピレングリコール、（ポリ）ブチレングリコールな
どのアルコール成分、アジピン酸、セバシン酸、イソフタル酸、ナフタレン
ジカルボン酸、ピフェニレンジカルボン酸、ヒドロキシカルボン酸、ヒドロ
キシナフトエ酸などのカルボン酸成分などが挙げられる。これらポリアルキ
25 レテレフタレートは、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。好まし
いポリアルキレンテレフタレート系樹脂は、ポリエチレンテレフタレート系
樹脂、ポリプロピレンテレフタレート系樹脂、及びポリブチレンテレフタレ
ート系樹脂などであり、特に、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレン
テレフタレートなどのポリC₂₋₄アルキレンテレフタレートが好ましい。

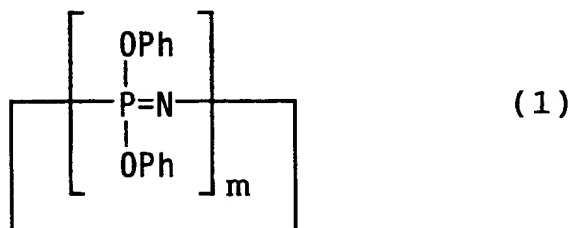
ポリアルキレンテレフタレート系樹脂の数平均分子量は、特に制限されず、例えば、 $5 \times 10^3 \sim 100 \times 10^4$ 、好ましくは $1 \times 10^4 \sim 70 \times 10^4$ 、さらに好ましくは $1.2 \times 10^4 \sim 30 \times 10^4$ 程度の範囲から選択できる。

ポリアルキレンテレフタレート系樹脂は、慣用の方法、例えば、アルキレングリコールとテレフタル酸とを用いたエステル交換反応や直接エステル化法などにより製造できる。

[難燃剤]

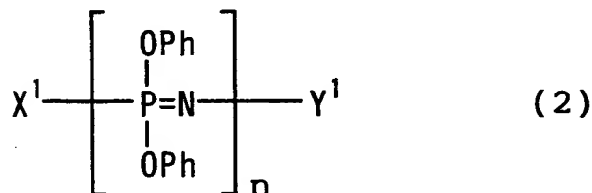
本発明の難燃剤は、ホスファゼン化合物（環状フェノキシホスファゼン化合物、鎖状フェノキシホスファゼン化合物、架橋フェノキシホスファゼン化合物など）とフェノール系樹脂とで構成されている。ホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とで難燃剤を構成すると、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂を機械的特性の低下なく高度に難燃化できる。

環状フェノキシホスファゼン化合物としては、下記式（１）で表される化合物が挙げられる。



（式中、 m は3～25の整数を示す。Phはフェニル基を示す。）

鎖状フェノキシホスファゼン化合物としては、下記式（２）で表される化合物が含まれる。



〔式中、 X^1 は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{OPh})_3$ 又は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{O})(\text{OPh})$ を示し、 Y^1 は基 $-\text{P}(\text{OPh})_4$ 又は基 $-\text{P}(\text{O})(\text{OPh})_2$ を示す。 n は3～10,000の整数を示す。Phは前記式（１）と同様である。〕

架橋ホスファゼン化合物としては、前記環状フェノキシホスファゼン化合物

物（１）及び鎖状フェノキシホスファゼン化合物（２）から選ばれた少なくとも１種のフェノキシホスファゼン化合物が、二価の架橋基で架橋された化合物が挙げられる。なお、前記架橋基で一組のフェノキシホスファゼン化合物を架橋する場合、一組のPh基に代えて、二価の架橋基が導入されている。

- 5 二価の架橋基には、フェニレン基（*o*-フェニレン基、*m*-フェニレン基、*p*-フェニレン基）、下記式（３a）で表されるビスフェニレン基などが含まれる。なお、これら架橋基は単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。



〔式中、Aは $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{O}-$ を示す。aは0又は1を示す。〕

- 10 架橋基の割合は、フェニル基換算で、フェノキシホスファゼン化合物（１）、（２）中の全フェニル基の総数を基準に0.1～50モル％程度である。

なお、架橋フェノキシホスファゼン化合物は、分子内に遊離の水酸基を実質的に含んでいないのが好ましい。

- 15 これらホスファゼン化合物は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

- 20 式（１）及び（２）で表される環状及び鎖状フェノキシホスファゼン化合物は、例えば、H. R. Allcock 著, "Phosphorus-Nitrogen Compounds", Academic Press, (1972)、J. E. Mark, H. R. Allcock, R. West 著, "Inorganic Polymers", Prentice-Hall International, Inc., (1992)等に記載されている方法で合成することができる。

- 25 例えば、塩化リン（三塩化リン、五塩化リンなど）と、塩化アンモニウムと、必要に応じて塩素（特に、塩化リンとして三塩化リンを用いる場合）とを、塩素系溶媒中（クロロベンゼン、テトラクロロエタンなど）で反応することにより、式（１）のOPh基が塩素原子（Cl）で置換されかつmが3～25の整数で表される化合物（環状ジクロロホスファゼンオリゴマー）と、式（２）のOPh基が塩素原子で置換されかつnが3～25の整数で表される化合物（鎖状ジクロロホスファゼンオリゴマー）との混合物が得られる。

このジクロロホスファゼンオリゴマー混合物の塩素原子を、アルカリ金属フェノレート（ナトリウムフェノレートなど）を用いて、フェノールで置換することにより、式（１）及び（２）で表される環状及び鎖状フェノキシホスファゼン化合物を得ることができる。

- 5 塩化リンと塩化アンモニウムとの反応の反応温度は、例えば、 $120 \sim 130^{\circ}\text{C}$ 程度である。

ジクロロホスファゼンオリゴマー混合物は、必要に応じて、精製（蒸留、再結晶など）や重合（環状ジクロロホスファゼンオリゴマーの開環重合）してもよい。ジクロロホスファゼンオリゴマー混合物を精製することにより、

- 10 環状のジクロロホスファゼンの単一物（ヘキサクロロシクロトリホスファゼン、オクタクロロシクロテトラホスファゼン、デカクロロシクロペンタホスファゼンなど）を取り出すことができる。このため、この単一物をフェノールで置換することにより、ヘキサフェノキシシクロトリホスファゼン、オクタフェノキシシクロテトラホスファゼン、デカフェノキシシクロペンタホス
15 ファゼン等の環状フェノキシホスファゼン化合物を得ることができる。

- 一方、環状ジクロロホスファゼンオリゴマーを開環重合すると、式（２）の OPh 基が塩素原子で置換されかつ n が $3 \sim 10$ 、 000 の整数で表される化合物が得られる。このため、この化合物をフェノールで置換することにより、式（２）で表される鎖状フェノキシホスファゼン化合物を得ることが
20 できる。

環状ジクロロホスファゼンオリゴマーの開環重合は、例えば、 $220 \sim 250^{\circ}\text{C}$ に加熱することにより行うことができる。

- 架橋フェノキシホスファゼン化合物は、前記環状ホスファゼン化合物（１）や鎖状ホスファゼン化合物（２）の製造方法において、ジクロロホスファゼ
25 ンオリゴマーの塩素原子をフェノールのアルカリ金属塩で全置換する代わりに、塩素原子を芳香族ジヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩で部分置換（架橋）することにより製造できる。

ジクロロホスファゼンオリゴマーは、特に制限されず、環状ジクロロホスファゼンオリゴマーと直鎖状ジクロロホスファゼンオリゴマーとの混合物と

して用いてもよく、また、各々単独で用いてもよい。反応の順序も特に制限されず、例えば、フェノールのアルカリ金属塩と芳香族ジヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩とを混合して反応に供してもよく、フェノールのアルカリ金属塩を反応させ、更に芳香族ジヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩を反応
5 させてもよく、またその逆の順序であってもよい。

より好ましくは、前記ジクロロホスファゼン化合物（環状ジクロロホスファゼンオリゴマー、鎖状ジクロロホスファゼンオリゴマーなど）と、フェノールのアルカリ金属塩と、芳香族ジヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩とを反応することにより（第一段目の反応）、ジクロロホスファゼン化合物の塩
10 素原子のうち、一部がフェノールで置換され、一部が芳香族ジヒドロキシ化合物で置換され、一部が塩素原子のまま残存した部分置換体を得る。次いで、この部分置換体とフェノールのアルカリ金属塩とを反応させることにより（第二段目の反応）、架橋フェノキシホスファゼン化合物を得ることができる。このようにして得られた架橋フェノキシホスファゼン化合物では、芳香
15 族ジヒドロキシ化合物のヒドロキシル基が全てジクロロホスファゼン化合物と反応しているため、実質的に遊離の水酸基が残存していない。

芳香族ジヒドロキシ化合物としては、分子内に1又は2個以上のベンゼン環を有し、かつ2個のヒドロキシル基を有する化合物、より具体的には、前記架橋基（*o*-フェニレン基、*m*-フェニレン基、*p*-フェニレン基、式（3
20 a）で表される基）を有する化合物が使用できる。好ましい芳香族ジヒドロキシ化合物には、レゾルシノール、ハイドロキノン、カテコール、4, 4'-イソプロピリデンジフェノール（ビスフェノール-A）、4, 4'-スルホニルジフェノール（ビスフェノール-S）、4, 4'-チオジフェノール、4, 4'-オキシジフェノール、4, 4'-ジフェノール等を挙げることができる。芳香族ジヒドロキシ化合物は、1種を単独で使用、又は2種以上を
25 併用することができる。

アルカリ金属塩を構成するアルカリ金属としては、ナトリウム、カリウム、リチウムなど、好ましくはナトリウム、リチウムが例示できる。

第一段目の反応において、フェノールのアルカリ金属塩及び芳香族ジヒド

ロキシ化合物のアルカリ金属塩の使用量は、合計量で、ジクロロホスファゼンオリゴマーの塩素量を基準として、通常、0.05～0.9当量程度、好ましくは0.1～0.8当量程度である。アルカリ金属塩の使用量が0.05当量より小さいと、架橋の程度が不十分になる。一方、使用量が0.9当量より大きくなると、架橋フェノキシホスファゼン化合物に、遊離の水酸基（ジヒドロキシ化合物の片端ヒドロキシル基）が導入される。

芳香族ジヒドロキシ化合物のアルカリ金属塩とフェノールのアルカリ金属塩との割合は特に制限されず、広い範囲から適宜選択でき、通常、前者／後者＝1／2000～1／4（モル比）程度である。前記割合が1／2000より著しく小さいと、架橋の程度が不十分である。一方、前記割合が1／4より大幅に大きくなると、架橋が進みすぎて、架橋フェノキシホスファゼン化合物の溶解性や融解性が低下し、樹脂への分散性が不十分になる。

第一段目及び第二段目の反応は、溶媒（ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類、クロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素類等）中で行ってもよい。

また、反応温度は、通常、室温（例えば、15～30℃程度）～150℃程度である。

第二段目の反応において、フェノールのアルカリ金属塩の使用量は、ジクロロホスファゼンオリゴマーの塩素量を基準として、通常1～1.5当量程度、好ましくは1～1.2当量程度である。

ホスファゼン化合物の割合は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂100重量部に対して、例えば、1～40重量部、好ましくは1～30重量部程度、さらに好ましくは5～25重量部程度である。

フェノール系樹脂としては、フェノール残基を構成単位とする種々の樹脂が使用でき、例えば、ノボラック樹脂、アラルキル樹脂、ポリビニルフェノール系樹脂などが挙げられる。

ノボラック樹脂としては、フェノール類（フェノール、クレゾール、エチルフェノール、プロピルフェノール、ブチルフェノール、オクチルフェノールなどのC₁₋₁₀アルキル基が置換したフェノール；シアノフェノールなど）

とアルデヒド類（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒドなど、特にホルムアルデヒド）との反応（縮合反応）から得られるフェノールノボラック樹脂が含まれる。

前記フェノール類とアルデヒド類との縮合反応は、無機酸（塩酸、硫酸など）や有機酸（p-トルエンスルホン酸、シュウ酸など）などの酸触媒の存在下で行ってもよく、触媒の非存在下で行ってもよい。フェノール類とアルデヒド類との割合は、前者／後者＝1／0.6～1／1（モル比）程度である。

前記フェノールノボラック樹脂には、フェノール性水酸基に対してメチレン結合がランダムであるランダムフェノールノボラック樹脂、フェノール水酸基に対してオルソ位でのメチレン結合が多いハイオルソフェノールノボラック樹脂（例えば、オルソ／パラ比が1以上の樹脂）、トリアジン類（例えば、メラミン、ベンゾグアナミンなど）で変性された（例えば、トリアジン類とフェノールノボラック樹脂との共縮合により得られた）トリアジン類変性フェノールノボラック樹脂なども含まれる。さらに遊離モノマー成分及び／又は2核体（ダイマー）成分の含有量が少ないフェノールノボラック樹脂〔例えば、遊離モノマー及び2核体成分の総量が、樹脂全体の20重量%以下（例えば、0～20重量%程度）、好ましくは10重量%以下（例えば、0～10重量%程度）、さらに好ましくは5重量%以下（例えば、0～5重量%程度）の樹脂など〕も好ましい。

アラルキル樹脂には、前記ノボラック樹脂の項で例示したフェノール類とアラルキル類（キシリレンユニットを有する反応性化合物、例えば、p-キシリレングリコール、 α 、 α' -ジメトキシ-p-キシレンなどのキシリレングリコール又はその誘導体； α 、 α' -ジクロロ-p-キシレンなどの α 、 α' -ジハロ-p-キシレンなど）との反応から得られるフェノールアラルキル樹脂が含まれる。

ポリビニルフェノール系樹脂には、ビニルフェノールの単独重合体、ビニルフェノールと他の共重合性モノマー〔例えば、スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレンなどのスチレン類；（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリ

ル酸エステルなどの（メタ）アクリル酸又はその誘導体（エステル、酸アミドなど）、（メタ）アクリロニトリルなど]との共重合体が含まれる。

フェノール系樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。好ましいフェノール系樹脂は、フェノールノボラック樹脂、フェノールアラルキ
5 ル樹脂、ビニルフェノールの単独又は共重合体などである。

なお、フェノール系樹脂のフェノール性水酸基は、必要に応じてその一部又は全部が、ホウ酸、ホウ酸エステル、リン酸、リン酸エステルなどで変性
されていてもよい。

フェノール系樹脂の数平均分子量は、特に制限されず、例えば、300～
10 5×10^4 程度、好ましくは300～ 1×10^4 程度、さらに好ましくは300～8,000程度の範囲から選択できる。

これら難燃剤に用いるフェノール系樹脂の割合は、例えば、ポリアルキレン
テレフタレート系樹脂100重量部に対して、1～40重量部程度、好ま
しくは1～30重量部程度、さらに好ましくは3～25重量部程度（特に、
15 5～20重量部程度）である。

また、難燃剤中のホスファゼン化合物とフェノール系樹脂との割合は、例
えば、前者／後者＝5／95～95／5（重量比）程度、好ましくは20／
80～80／20（重量比）程度、さらに好ましくは30／70～70／30（重量比）程度である。

20 本発明の難燃剤は、フェノール系樹脂を含有しているため、ポリアルキレン
テレフタレート系樹脂の分子量や機械的特性（強度、耐衝撃性など）の低下を抑制しながら、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂を難燃化できる。
特に、ホスファゼン化合物をフェノール系樹脂と組み合わせて用いると、ホ
スファゼン化合物単独で用いる場合に比べて、ポリアルキレンテレフタレー
25 ト系樹脂を高度に難燃化できる。また、前記難燃剤は、ハロゲン含有して
いないため、分解又は燃焼する際に、有毒ガスであるハロゲン化水素を発生
する虞がなく、また、樹脂成形時に金型の腐食や樹脂の劣化を起こす虞がない。

樹脂組成物中の難燃剤の割合は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂の

特性を損わない限り特に制限されず、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂 100 重量部に対して、難燃剤 1～100 重量部、好ましくは 5～90 重量部（例えば、5～80 重量部）程度、さらに好ましくは 10～80 重量部（例えば、20～60 重量部）程度である。難燃剤が 1 重量部未満では、難燃化
5 が困難であり、100 重量部を超えると、樹脂組成物から得られる成形体の機械的強度や成形性を低下させる。

本発明のポリアルキレンテレフタレート系樹脂組成物は、必要に応じて、他の難燃剤、炭化性樹脂、添加剤〔例えば、ドリッピング防止剤、酸化防止剤、安定剤（熱安定剤など）など〕を含んでもよい。他の難燃剤の含有
10 量は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂 100 重量部に対して、0～50 重量部、好ましくは 1～30 重量部、さらに好ましくは 3～20 重量部程度である。また、炭化性樹脂の含有量は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂 100 重量部に対して、0～100 重量部程度、好ましくは 1～80 重量部程度、さらに好ましくは 10～60 重量部程度であってもよい。添加剤
15 の含有量は、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂 100 重量部に対して、例えば、0.01～20 重量部、好ましくは、0.1～10 重量部程度である。

他の難燃剤としては、窒素含有難燃剤〔メラミン、グアナミンなどのアミノトリアジン類；メラム、メレムなどのメラミン縮合物；メラミンシアヌレート、グアナミンシアヌレートなどのアミノトリアジン類のシアヌレート；
20 ピロリン酸又はポリリン酸のトリアジン誘導体との塩（メラミン塩、メラム塩、メレム塩、メラミン・メラム・メレム複塩など）など〕、有機リン系難燃剤〔リン酸エステル系難燃剤、例えば、リン酸エステル（トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェートなど）；ポリリン酸エステル（芳香族環を有するポリリン酸エステル、例えば、ハイドロキノンビス（ジフェニルホスフェート）、ハイドロキノンビス（ジクレジルホスフェート）、ハイドロキノンビス（ジキシリルホスフェート）、ピフェノールビス（ジキシリルホスフェート）、レゾルシノールビス（ジフェニルホスフェート）、レゾルシノールビス（ジクレジルホスフェート）、レゾルシノールビス（ジキシリル
25

ホスフェート)、ビスフェノールーAビス(ジフェニルホスフェート)、ビスフェノールーAビス(ジクレジルホスフェート)、ビスフェノールーAビス(ジキシリルホスフェート)など]、無機リン系難燃剤(樹脂などで被覆されていてもよい赤リン、リン酸塩など)、硫黄含有難燃剤、ケイ素含有難燃剤((ポリ)オルガノシロキサンなど)、ホウ素含有難燃剤(含水ホウ酸亜鉛など)、無機系難燃剤(金属酸化物、金属水酸化物など)などが挙げられる。これらの他の難燃剤は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

炭化性樹脂としては、芳香族環を有する樹脂が挙げられる。このような芳香族環樹脂には、ポリカーボネート系樹脂、ポリアリレート系樹脂、芳香族エポキシ樹脂(ビスフェノールーA型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂など)、ポリフェニレンオキシド系樹脂、ポリフェニレンスルフィド系樹脂などが例示できる。これら炭化性樹脂は、単独で又は二種以上組み合わせて使用できる。

前記他の難燃剤(窒素含有難燃剤、リン酸エステル系難燃剤)及び/又は炭化性樹脂を前記特定の難燃剤と組み合わせて用いると、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂の難燃性をより一層改善することも可能である。

ドリッピング防止剤としては、フッ素含有モノマーの単独又は共重合体、又は他の共重合性モノマーとの共重合体などのフッ素系樹脂、層状ケイ酸塩などが挙げられる。このようなフッ素系樹脂には、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、エチレンーテトラフルオロエチレン共重合体、エチレンークロロトリフルオロエチレン共重合体などが例示できる。

酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール系酸化防止剤(2, 6-ジ-*t*-ブチル-*p*-クレゾール、2, 2'-メチレンビス(4-メチル-6-*t*-ブチルフェノール)、2, 2'-チオビス(4-メチル-6-*t*-ブチルフェノール)、4, 4'-チオビス(6-*t*-ブチル-*m*-クレゾール)、ペンタエリスリトールーテトラキス[3-(3, 5-ジ-*t*-ブチル-4-

ヒドロキシフェニル) プロピオネート] など)、アミン系酸化防止剤(ナフチルアミンなど)、リン系酸化防止剤(ホスファイト類(例えば、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル) ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス(2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェニル) ペンタエリスリトールジ
5 ホスファイトなど)、ホスフォナイト類(例えば、テトラキス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスフォナイト) など)などが挙げられる。

熱安定剤としては、無機リン系安定剤、例えば、リン酸、亜リン酸、ピロリン酸、トリポリリン酸、第一リン酸アルカリ金属塩、第一リン酸アルカリ
10 金属塩(第一リン酸ナトリウムなど)、第一リン酸アルカリ土類金属塩(第一リン酸カルシウムなど)などが挙げられる。

また、本発明の樹脂組成物は、必要に応じて、他の添加剤、例えば、滑剤、可塑剤、難燃助剤、紫外線吸収剤、顔料、染料、帯電防止剤、分散剤、相溶化剤、抗菌剤などを含有していてもよい。

15 また、樹脂組成物は、必要に応じて、充填剤(カオリン、マイカ、タルク、炭酸カルシウム、酸化チタン、ガラス繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ、ミルドファイバー、各種金属箔、カーボン繊維など)を含有していてもよい。

充填剤を用いる場合、難燃性樹脂組成物中の充填剤の割合は、例えば、1
20 程度である。

また、充填剤を用いる場合、必要に応じて、収束剤又は表面処理剤を使用してもよい。このような収束剤又は表面処理剤としては、官能性化合物が含まれる。前記官能性化合物としては、例えば、エポキシ系化合物、シラン系化合物、チタネート系化合物などが挙げられる。

25 本発明の樹脂組成物は、粉粒体混合物や熔融混合物であってもよく、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂と、前記特定の難燃剤と、必要により他の難燃剤、炭化性樹脂、添加剤などとを慣用の方法で混合することにより調製できる。

本発明の樹脂組成物は、熔融混練し、押出成形、射出成形、圧縮成形など

の慣用の方法で成形できる。形成された成形品は、難燃性および成形加工性に優れているため、種々の用途に使用できる。例えば、電気・電子部品、機械機構部品、自動車部品などに好適に用いることができる。

5

産業上の利用可能性

本発明では、特定のホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを組み合わせた難燃剤を用いるため、ハロゲン系難燃剤を使用することなく、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂を難燃化できる。特に本発明では、難燃化された後であってもポリアルキレンテレフタレート系樹脂の特性が低下することがなく、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂を高度に難燃化できる。

10

実施例

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

15 実施例及び比較例では、下記のポリアルキレンテレフタレート系樹脂、難燃剤（ホスファゼン化合物、フェノール系樹脂）、および必要に応じて、他の難燃剤、炭化性樹脂、添加剤（酸化防止剤、熱安定剤、ドリップ防止剤）や充填剤を使用した。

[ポリアルキレンテレフタレートA]

20 A-1：ポリブチレンテレフタレート [ジュラネックス、固有粘度＝1.0、ポリプラスチック（株）製]

A-2：ポリブチレンテレフタレート [ジュラネックス、固有粘度＝0.75、ポリプラスチック（株）製]

A-3：ポリエチレンテレフタレート（ベルベット EFG10、鐘紡（株）製）

25

[ホスファゼン化合物B]

B-1～B-5：下記合成例1～5により得られたフェノキシホスファゼン化合物

[フェノール系樹脂C]

- C-1: ノボラック樹脂 [タマノル759、荒川化学工業(株)製]
- C-2: ノボラック樹脂 [スミライトレジンPR-53195 (遊離モノマー成分: 0.3重量%, 2核体成分: 1.7重量%)、住友デュレズ(株)製]
- 5 C-3: ノボラック樹脂 [スミライトレジンPR-53647 (遊離モノマー成分: 0.03重量%, 2核体成分: 1.6重量%)、住友デュレズ(株)製]
- C-4: フェノールアラルキル樹脂 [ミレックスXL-225, 三井化学(株)製]
- 10 C-5: ポリビニルフェノール [マルカリンカーMS-1P, 丸善石油化学(株)製]
- C-6: ノボラック樹脂
フェノール500重量部、37%ホルマリン225重量部及びシュウ酸5重量部を3時間還流反応させた後、常圧及び減圧下で蒸留を行い、ノボラック型フェノール樹脂350重量部を得た。得られた樹脂のGPC測定により、遊離モノマー成分は0.3重量%であり、2核体成分は2.1重量%であった。
- 15 [他の難燃剤D]
- D-1: メラミンシアヌレート [MC610、日産化学工業(株)製]
- D-2: レゾルシノールビス(ジキシリルホスフェート) [PX200, 大八化学工業(株)製]
- 20 D-3: ポリリン酸メラム [PMP200, 日産化学工業(株)製]
- [炭化性樹脂E]
- E-1: ポリカーボネート [パンライトL1225、帝人化成(株)製]
- E-2: ビスフェノール-A型エポキシ樹脂 [エピコート1004K, 油
- 25 化シェルエポキシ(株)製]
- [酸化防止剤/熱安定剤F]
- F-1: ペンタエリスリトール-テトラキス[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート] [イルガノックス1010、チバガイギー(株)製]

F-2: ビス(2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェニル)ペンタエリスリトールジホスファイト [アデカスタブPEP36、アデカアーガス(株)製]

F-3: テトラキス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)-4, 4'-ビ
5 フェニレンジホスフォナイト [サンドスタブP-E PQ、サンド(株)製]

F-4: 第一リン酸カルシウム

[ドリップング防止剤G]

G-1: ポリテトラフルオロエチレン

[充填剤H]

10 H-1: ガラス繊維(直径13 μ m、長さ3mmのチョップドストランド)

H-2: ガラス繊維(直径10 μ m、長さ3mmのチョップドストランド)

合成例1(環状フェノキシホスファゼン化合物(B-1)の合成)

参考: H. R. Allcock 著, "Phosphorus-Nitrogen Compounds", Academic Press, (1972)

15 ジクロロホスファゼンオリゴマー(3量体62重量%、4量体38重量%の混合体) 1.0ユニットモル(115.9g)を含む20重量%クロロベンゼン溶液580gに、攪拌下、ナトリウムフェノラートのトルエン溶液を添加し、110℃で4時間反応することにより、環状のフェノキシホスファゼン化合物を得た。精製後の加水分解塩素は0.08重量%であった。

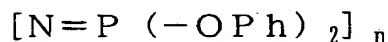
20 合成例2(フェノキシホスファゼン化合物(B-2)の合成)

攪拌機、温度計及び還流冷却器を備えた1リットル四つ口フラスコにフェノール1.3モル(123.0g)と、テトラヒドロフラン500mLとを加え、均一に溶解した。次いで、25℃以下で金属ナトリウム27.6gを投入し、投入後、61℃~68℃で6時間攪拌を続けることによりナトリウム
25 ムフェノレート溶液を調製した。

0.5ユニットモル(58g)のジクロロホスファゼンオリゴマー(3量体59重量%、4量体12重量%、5量体及び6量体11重量%、7量体3重量%、8量体以上15重量%の混合体)を含む20重量%クロロベンゼン溶液290gが入った2リットル四つ口フラスコに、25℃以下で攪拌しな

がら前記ナトリウムフェノレート溶液を滴下した。滴下後、71～73℃で15時間攪拌反応した。反応終了後、反応混合物を濃縮し、500mLのクロロベンゼンに再溶解した後、5重量%NaOH水での洗浄を三回、5重量%硫酸での洗浄、5重量%重曹水での洗浄、水洗を二回行い、濃縮乾固して淡黄色のワックス状物108gを得た。

生成物のGPC分析による重量平均分子量(Mw)はポリスチレン換算で810であり、TG/DTA分析による融解温度は103℃、分解開始温度は330℃、5%重量減少温度は347℃であった。また、残存塩素量(加水分解塩素:Hy-C1)は0.09重量%であり、隣並びにCHN元素分析値より、以下の化合物であることを確認した。



合成例3(メタフェニレンによる架橋構造を有するフェノキシホスファゼン化合物(B-3)の合成)

1. 1モル(103.5g)のフェノール、1.1モル(44.0g)の水酸化ナトリウム、水50g及びトルエン500mLの混合物を加熱還流し、水のみを系外に取り除くことにより、ナトリウムフェノレートのトルエン溶液を調製した。

前記反応と並行し、2リットル四つ口フラスコ中で、0.15モル(16.5g)のレゾルシノール、1.0モル(94.1g)のフェノール、1.3モル(31.1g)の水酸化リチウム、水52g及びトルエン600mLの混合物を加熱還流し、水のみを系外に取り除くことにより、レゾルシノールとフェノールのリチウム塩のトルエン溶液を調製した。このトルエン溶液に、攪拌下、30℃以下で、ジクロロホスファゼンオリゴマー(3量体62重量%、4量体12重量%、5量体及び6量体11重量%、7量体3重量%、8量体以上12重量%の混合体)1.0ユニットモル(115.9g)を含む20重量%クロロベンゼン溶液580gを滴下し、110℃で3時間攪拌反応した。この反応混合物に、前記ナトリウムフェノレートのトルエン溶液を添加し、110℃で4時間反応を継続した。

反応終了後、反応混合物を3重量%水酸化ナトリウム水溶液1.0Lで3

回洗浄し、次に、水 1.0 L で 3 回洗浄した後、有機層を減圧下で濃縮した。得られた生成物を 80℃、400 Pa 以下で 11 時間加熱真空乾燥して、20.9 g の白色粉末を得た。

得られた架橋フェノキシホスファゼン化合物の加水分解塩素は 0.08 重量%、重量平均分子量 (Mw) はポリスチレン換算 (GPC 分析による) で 1080 であり、リン含有率並びに CHN 元素分析値より最終物の組成は、
[N = (—O—m—Ph—O—)_{0.15} (—O—Ph)_{1.7}] であった。TG/DTA 分析では明確な融点は示さず、分解開始温度は 304℃、5% 重量減少温度は 311℃ であった。また、アセチル化法によって残存ヒドロキシル基の定量を行った結果、検出限界 (サンプル 1 g 当たりのヒドロキシ当量として: 1×10^{-6} 当量/g 以下) 以下であった。

合成例 4 (2, 2-ビス (p-オキシフェニル) イソプロピリデン基による架橋構造を有するフェノキシホスファゼン化合物 (B-4) の合成)

フェノール 0.7 モル (65.9 g) 及びトルエン 500 mL が入った 1 リットル四つ口フラスコに、攪拌下、内部の液温を 25℃ に保ちつつ、細かく裁断した金属ナトリウム 0.65 グラム原子 (14.9 g) を投入した。投入後 77℃ ~ 113℃ で金属ナトリウムが完全に消失するまで 8 時間攪拌を継続した。

前記反応と並行し、ビスフェノール-A 0.25 モル (57.1 g)、フェノール 1.1 モル (103.5 g) 及びテトラヒドロフラン (THF) 800 mL が入った 3 リットル四つ口フラスコに、攪拌下、内部の液温を 25℃ 以下に保ちつつ、細かく裁断した金属リチウム 1.6 グラム原子 (11.1 g) を投入した。投入後、61℃ ~ 68℃ で金属リチウムが完全に消失するまで、8 時間攪拌を継続した。このスラリー溶液に、攪拌下、内部の液温を 20℃ 以下に保ちつつ、ジクロロホスファゼンオリゴマー (濃度: 37 重量%、クロロベンゼン溶液 313 g、組成: 3 量体 75 重量%、4 量体 17 重量%、5 量体及び 6 量体 6 重量%、7 量体 1 重量%、8 量体以上 1 重量% の混合体) 1.0 ユニットモル (115.9 g) を 1 時間かけて滴下し、80℃ で 2 時間反応した。次いで攪拌下、内部の液温を 20℃ に保ちつつ、別

途調製した前記ナトリウムフェノレート溶液を1時間かけて添加し、80℃で5時間反応をした。

反応終了後、反応混合物を濃縮してTHFを除き、新たにトルエン1Lを添加した。このトルエン溶液を2重量%NaOH水溶液1Lで3回洗浄、次に水1.0Lで3回洗浄した後、有機層を減圧下で濃縮した。得られた生成物を80℃、400Pa以下で11時間加熱真空乾燥して、229gの白色粉末を得た。

上記で得られた架橋フェノキシホスファゼン化合物の加水分解塩素は0.07重量%、リン含有率並びにCHN元素分析値より最終物の組成は、 $[N=P(-O-Ph-C(CH_3)_2-Ph-O-)]_{0.25}(-O-Ph)_{1.50}]$ であった。重量平均分子量(Mw)はポリスチレン換算(GPC分析による)で1130であり、TG/DTA分析では明確な融点は示さず、分解開始温度は308℃、5%重量減少温度は313℃であった。また、アセチル化法によって残存ヒドロキシル基の定量を行った結果、検出限界(サンプル1g当たりのヒドロキシ当量として： 1×10^{-6} 当量/g以下)以下であった。

合成例5(4,4'-スルホニルジフェニレン(ビスフェノール-S残基)による架橋構造を有するフェノキシホスファゼン化合物(B-5)の合成)

フェノール0.4モル(37.6g)及びTHF500mLが入った1リットル四つ口フラスコに、攪拌下、内部の温度を25℃に保ちつつ、細かく裁断した金属ナトリウム0.4グラム原子(9.2g)を投入した。投入終了後65℃～72℃で金属ナトリウムが完全に消失するまで5時間攪拌を続けた。

前記反応と並行し、フェノール1.70モル(160.0g)とビスフェノール-S 0.05モル(12.5g)とのテトラヒドロフラン(THF)500mL溶液が入った1リットルの四つ口フラスコに、25℃以下で金属ナトリウム1.8グラム原子(41.4g)を投入した。投入後、1時間かけて61℃まで昇温し、61～68℃で6時間攪拌を継続し、ナトリウムフェノレート混合溶液を調製した。この溶液をジクロロホスファゼンオリゴマー(3量体62重量%、4量体12重量%、5量体及び6量体11重量%、

7 量体 3 重量%、8 量体以上 12 重量%の混合体) 1.0 ユニットモル (1
15.9 g) を含む 20 重量%クロロベンゼン溶液 580 g に、攪拌下、2
5℃以下に冷却しながら滴下し、71~73℃で5時間攪拌反応した。次い
で、先に調製した前記ナトリウムフェノラート混合溶液を滴下し、71~7
5 3℃で3時間反応を継続した。

反応終了後、反応混合物を濃縮し、クロロベンゼン 500 mL に再溶解し、
5 重量% NaOH 水での洗浄を 3 回、5 重量% 硫酸での洗浄、5 重量% 重曹
水での洗浄、水洗を 3 回行い、濃縮乾固して淡黄色のワックス状物 218 g
を得た。

10 上記で得られた架橋フェノキシホスファゼン化合物の加水分解塩素は 0.
01 重量%以下であり、リン含有率並びに CHN 元素分析値より、この物の
組成はほぼ $[N=P(-O-Ph-SO_2-Ph-O-)]_{0.05}(-O-Ph)_{1.90}$ と決定した。重量平均分子量 (Mw) はポリスチレン換算で 1080
であり、TG/DTA 分析による融解温度は 103℃、分解開始温度は 32
15 0℃、5%重量減少温度は 334℃であった。また、アセチル化法によって
残存ヒドロキシ基の定量を行った結果、検出限界 (サンプル 1 g 当たりの
ヒドロキシ当量として: 1×10^{-6} 当量/g 以下) 以下であった。

実施例 1~15 及び比較例 1~11

ポリアルキレンテレフタレート A に、ホスファゼン化合物 B、フェノール
20 系樹脂 C、他の難燃剤 D、炭化性樹脂 E、酸化防止剤/熱安定剤 F、ドリッ
ピング防止剤 G、充填剤 H などを表 1~表 2 の割合で混合し、ラボプラスト
ミル (東洋精機 (株) 製) を用いて 240℃ (実施例 1~6、8~9、13
~15 及び比較例 1~8、10 の場合) 又は 270℃ (ポリカーボネートを
添加した実施例 7 及び比較例 9 の場合; ポリエチレンテレフタレートを追加
25 した実施例 10~12 及び比較例 11 の場合) で 5 分間混練し、組成物を得
た。このポリアルキレンテレフタレート系樹脂組成物を小型成形機で射出成
形し、燃焼試験用の成形品 (77 mm×9.5 mm×3 mm) を作製し、U
L 94 に準拠して燃焼性を評価した。

結果を表 1~表 4 に示す。

表 1

| | 実施例 1 | 実施例 2 | 実施例 3 | 実施例 4 | 実施例 5 | 実施例 6 |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ポリアクリレート樹脂 A 重量部 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 |
| ホスファゼン化合物 B 重量部 | B-1 20 | B-2 15 | B-3 15 | B-4 15 | B-5 20 | B-5 15 |
| フェノール系樹脂 C 重量部 | C-1 15 | C-1 15 | C-2 15 | C-2 15 | C-2 15 | C-2 15 |
| 他の難燃剤 D 重量部 | — | D-1 7 | D-1 7 | D-1 7 | — | D-1 7 |
| 炭化性樹脂 E 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| 酸化防止剤/熱安定剤 F 重量部 | F-1 0.15 | F-1 F-2 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-2 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 |
| ドリップング防止剤 G 重量部 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 |
| 充填剤 H 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| UL 94 燃焼試験 | V-1 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 | V-0 |

表 2

[illegible]

表 3

| | 比較例 1 | 比較例 2 | 比較例 3 | 比較例 4 | 比較例 5 | 比較例 6 |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ポリアリレート樹脂 A 重量部 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 |
| ホスファゼン化合物 B 重量部 | — | B-1 15 | B-2 15 | B-3 15 | B-4 15 | B-5 15 |
| フェノール系樹脂 C 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| 他の難燃剤 D 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| 炭化性樹脂 E 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| 酸化防止剤／熱安定剤 F 重量部 | F-1 0.15 | F-1 0.15 | F-1 F-2 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 |
| ドリップピング防止剤 G 重量部 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 | G-1 0.7 |
| 充填剤 H 重量部 | — | — | — | — | — | — |
| UL 94 燃焼試験 | HB以下 | HB以下 | HB以下 | HB以下 | HB以下 | HB以下 |

表 4

| | 比較例 7 | 比較例 8 | 比較例 9 | 比較例 10 | 比較例 11 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ポリアクリレート樹脂 A 重量部 | A-1 100 | A-1 100 | A-1 100 | A-2 100 | A-3 100 |
| ホスファゼン化合物 B 重量部 | — | — | — | — | — |
| フェノール系樹脂 C 重量部 | C-2 15 | C-2 15 | C-2 10 | C-2 20 | C-2 15 |
| 他の難燃剤 D 重量部 | — | D-1 7 | D-1 10 | D-1 10 | D-1 7 |
| 炭化性樹脂 E 重量部 | — | — | E-1 30 | — | — |
| 酸化防止剤／熱安定剤 F 重量部 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.15 0.15 | F-1 F-3 0.2 0.2 | F-1 F-3 0.2 0.2 | F-1 F-3 0.2 0.2 |
| ドリップング防止剤 G 重量部 | G-1 1.0 | G-1 1.0 | G-1 1.0 | G-1 1.0 | G-1 1.0 |
| 充填剤 H 重量部 | — | — | — | H-1 65 | — |
| UL94 燃焼試験 | HB以下 | HB以下 | HB以下 | HB以下 | HB以下 |

表 1 ～ 表 4 から明らかなように、実施例のポリアルキレンテレフタレートは、高度に難燃化されている。

実施例 16 ～ 19 及び比較例 12

- ポリアルキレンテレフタレート A に、ホスファゼン化合物 B、フェノール系樹脂 C、他の難燃剤 D、炭化性樹脂 E、酸化防止剤／熱安定剤 F、ドリップ
5 ピング防止剤 G、充填剤 H などを表 5 の割合で混合し、30φ2 軸押出機（日本製鋼（株）製 TEX30）を用いて押出し、ペレット状組成物を調製した。次いで、80 t 成型機を用いて、得られたペレット状組成物から各種試験用の成形品を作製し、燃焼性、物性（引張特性）、及び成形時の臭気につ
10 いて下記のように評価した。

（燃焼性）

UL 94 に準じ、厚み 1.6 mm の試験片を用いて燃焼性を評価した。

（引張特性）

- 射出成形により得た試験片を用い、ASTM D-790 に準拠して曲げ
15 強度を測定した。

（成形時の臭気評価）

下記の 3 段階の基準により評価した。

○：芳香臭がほとんど無い

△：芳香臭が僅かにある

- 20 ×：芳香臭が著しい

結果を表 5 に示す。

表 5

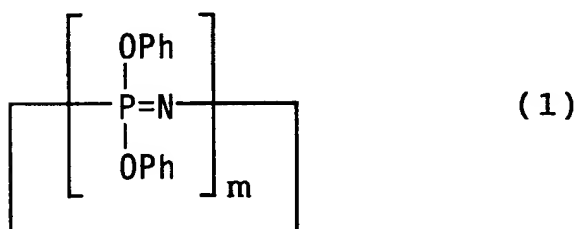
| | 実施例 1 6 | 実施例 1 7 | 実施例 1 8 | 実施例 1 9 | 比較例 1 2 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| ポリアクリレンテレフタレート樹脂 A 重量部 | A-1 1 0 0 | A-1 1 0 0 | A-2 1 0 0 | A-2 A-3 5 0 5 0 | A-2 1 0 0 |
| ホスファゼン化合物 B 重量部 | B-5 1 5 | B-5 2 0 | B-5 2 5 | B-5 2 3 | — |
| フェノール系樹脂 C 重量部 | C-3 1 5 | C-2 2 0 | C-3 2 5 | C-3 2 3 | C-6 2 0 |
| 他の難燃剤 D 重量部 | D-1 7 | D-1 1 0 | D-1 1 2 | D-1 1 2 | D-2 2 0 |
| 炭化性樹脂 E 重量部 | — | E-1 4 0 | — | — | — |
| 酸化防止剤／熱安定剤 F 重量部 | F-1 F-3 0.2 0.2 | F-1 F-4 0.2 0.1 | F-1 0.3 | F-1 F-3 0.7 0.7 | F-1 0.3 |
| ドリップング防止剤 G 重量部 | G-1 0.7 | G-1 1.0 | G-1 1.0 | G-1 1.0 | G-1 1.0 |
| 充填剤 H 重量部 | — | — | H-1 7 0 | H-2 7 0 | H-1 6 0 |
| UL 9 4 燃焼試験 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-1 |
| TS MPa | 5 7 | 6 2 | 1 1 5 | 1 2 2 | 1 1 2 |
| FS MPa | 9 4 | 1 0 1 | 1 5 9 | 1 7 0 | 1 5 5 |
| 成形時の臭気 | ○ | △ | ○ | ○ | X |

表5から明らかなように、実施例のポリアルキレンテレフタレートは、優れた物性を保持しつつ、高度に難燃化されている。また、成形時における臭気も少なく良好であり、作業環境性に優れている。

請求の範囲

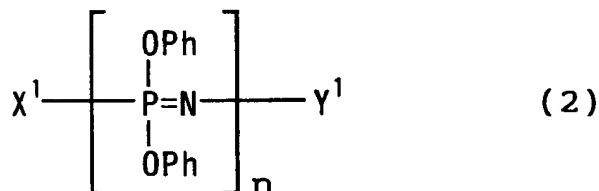
1. ホスファゼン化合物及びフェノール系樹脂を含有する難燃剤と、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂とで構成された組成物であって、前記ホスファゼン化合物が、下記の(1) 環状フェノキシホスファゼン化合物、(2) 鎖状フェノキシホスファゼン化合物、及び(3) 架橋フェノキシホスファゼン化合物から選ばれた少なくとも一種である難燃性樹脂組成物。

(1) 環状フェノキシホスファゼン化合物



(式中、mは3～25の整数を示す。Phはフェニル基を示す。)

10 (2) 鎖状フェノキシホスファゼン化合物



[式中、 X^1 は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{OPh})_3$ 又は基 $-\text{N}=\text{P}(\text{O})(\text{OPh})$ を示し、 Y^1 は基 $-\text{P}(\text{OPh})_4$ 又は基 $-\text{P}(\text{O})(\text{OPh})_2$ を示す。nは3～10, 000の整数を示す。Phは前記式(1)と同様である。]

(3) 架橋フェノキシホスファゼン化合物

- 15 前記環状フェノキシホスファゼン化合物(1)及び鎖状フェノキシホスファゼン化合物(2)から選ばれた少なくとも1種のフェノキシホスファゼン化合物が、o-フェニレン基、m-フェニレン基、p-フェニレン基及び式(3a)



- [式中、Aは $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-$ 、 $-\text{SO}_2-$ 、 $-\text{S}-$ 又は $-\text{O}-$ を示す。aは0又は1を示す。] で表されるビスフェニレン基から選ばれた少なくとも
- 20

1 種の架橋基で架橋された化合物であって、この架橋基の割合が、フェニル基換算で、フェノキシホスファゼン化合物（１）、（２）中の全フェニル基の総数を基準に 0. 1 ～ 5 0 モル％である化合物

2. ポリアルキレンテレフタレート系樹脂が、ポリエチレンテレフタレート系樹脂又はポリブチレンテレフタレート系樹脂である請求項 1 記載の組成物。

3. フェノール系樹脂が、フェノールノボラック樹脂、フェノールアラルキル樹脂及びポリビニルフェノール系樹脂から選択された少なくとも一種である請求項 1 記載の組成物。

10 4. フェノールアラルキル樹脂が、フェノール類とアラルキル類との反応生成物であり、ポリビニルフェノール系樹脂が、ポリビニルフェノールの単独重合体又はポリビニルフェノールと共重合性単量体との共重合体である請求項 3 記載の組成物。

15 5. フェノールノボラック樹脂が、（a）ランダムフェノールノボラック樹脂、（b）ハイオルソフェノールノボラック樹脂、（c）トリアジン類変性フェノールノボラック樹脂、及び（d）遊離モノマー成分及び／又は 2 核体成分の含有量が少ないフェノールノボラック樹脂から選択された少なくとも 1 種である請求項 3 記載の組成物。

20 6. フェノールノボラック樹脂が、遊離モノマー及び 2 核体成分の総量が、樹脂全体の 2 0 重量％以下のフェノールノボラック樹脂である請求項 3 記載の組成物。

7. 難燃剤が、ホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを、前者／後者＝5／95～95／5（重量比）の割合で含有する請求項 1 記載の組成物。

25 8. 難燃剤の割合が、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂 1 0 0 重量部に対して、1～1 0 0 重量部である請求項 1 記載の組成物。

9. フェノール系樹脂及び請求項 1 記載のホスファゼン化合物を含有する難燃剤と、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂とで構成された組成物であって、前記フェノール系樹脂が、フェノールノボラック樹脂、フェノールアラルキル樹脂及びポリビニルフェノール系樹脂から選ばれた少なくとも一

種であり、前記難燃剤が、ホスファゼン化合物とフェノール系樹脂とを、前者／後者＝20／80～80／20（重量比）の割合で含有し、前記難燃剤の割合が、ポリアルキレンテレフタレート系樹脂100重量部に対して、5～90重量部である難燃性樹脂組成物。

5 10. さらに、窒素含有難燃剤、リン酸エステル系難燃剤及び炭化性樹脂から選択された少なくとも一種を含む請求項1又は9記載の組成物。

11. 窒素含有難燃剤が、メラミン又はその誘導体、メラミン縮合物、メラミン又はその誘導体のシアヌレート、及びピロリン酸又はポリリン酸のトリアジン誘導体との塩から選択された少なくとも1種である請求項10記載の組成物。

12. リン酸エステル系難燃剤が、リン酸エステル及びポリリン酸エステルから選択された少なくとも一種である請求項10記載の組成物。

13. 炭化性樹脂が、ポリカーボネート系樹脂、ポリアリレート系樹脂、芳香族エポキシ樹脂、ポリフェニレンオキシド系樹脂、及びポリフェニレンスルフィド系樹脂から選択された少なくとも一種である請求項10記載の組成物。

14. さらに、酸化防止剤、熱安定剤、ドリッピング防止剤及び充填剤から選ばれた少なくとも一種を含む請求項1又は9記載の組成物。

15 15. ポリアルキレンテレフタレート系樹脂と請求項1記載の難燃剤とを混合する難燃性樹脂組成物の製造方法。

16. 請求項1記載の難燃性樹脂組成物で形成された成形体。



✓

✓

✓

✓

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/09178

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ C08L67/02, C08K5/5399

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ C08L67/00-67/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1926-2001 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| A | EP, 945478, A (OTSUKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED), 29 September, 1999 (29.09.99), page 10, lines 7 to 15; page 34, line 56 to page 35, line 39 & JP, 11-181429, A page 2, left column, lines 2 to 40; page 9, left column, lines 24 to 44 & WO, 99/19383, A | 1-16 |
| A | JP, 3-259939, A (Fujikura Ltd.), 20 November, 1991 (20.11.91), page 1, lower left column, lines 5 to 11; page 2, upper right column (Family: none) | 1-16 |
| A | JP, 51-46400, A (Kuraray Co., Ltd.), 20 April, 1976 (20.04.76), page 1, lower left column, line 5 to page 1, lower right column (Family: none) | 1-16 |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing
date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another citation or other
special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means
"P" document published prior to the international filing date but later
than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or
priority date and not in conflict with the application but cited to
understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered to involve an inventive step when the document is
combined with one or more other such documents, such
combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 April, 2001 (09.04.01)

Date of mailing of the international search report
17 April, 2001 (17.04.01)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C08L67/02、C08K5/5399

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))
Int. Cl⁷ C08L67/00-67/02

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-2001年
日本国公開実用新案公報 1971-2001年
日本国登録実用新案公報 1994-2001年
日本国実用新案登録公報 1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| A | EP, 945478, A (OTSUKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED)、 29. 9月. 1999 (29. 09. 99)、第10頁第7行-第 15行、第34頁第56行-第35頁第39行& JP, 11-18 1429, A、第2頁左欄第2行-第40行、第9頁左欄第24行 -第44行& WO, 99/19383, A | 1-16 |
| A | JP, 3-259939, A (藤倉電線株式会社)、 20. 11月. 1991 (20. 11. 91)、第1頁左下欄第5 行-第11行、第2頁右上欄 (ファミリーなし) | 1-16 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

09. 04. 01

国際調査報告の発送日

17.04.01

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

森川 聡

4 J

9268

電話番号 03-3581-1101 内線 3456

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | JP, 51-46400, A (株式会社クラレ)、 20. 4月. 1976 (20. 04. 76)、第1頁左下欄第5行 - 同頁右下欄 (ファミリーなし) | 1-16 |